File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat 1968-2005/UD=200522 (c) 2005 EPO

Language of Document: Japanese

2/39/1 DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2005 EPO. All rts. reserv. 1866388 Basic Patent (No, Kind, Date): JP 51100687 A2 760906 <No. of Patents: 002> Patent Family: Kind Date Kind Date Applic No Patent No JP 7525841 750303 (BASIC) A2 760906 Α JP 51100687 750303 JP 7525841 Α B4 821104 JP 82051753 Priority Data (No, Kind, Date): JP 7525841 A 750303 PATENT FAMILY: JAPAN (JP) Patent (No, Kind, Date): JP 51100687 A2 760906 NIJUHETEROSETSUGOREEZA (English) Patent Assignee: NIPPON ELECTRIC CO Author (Inventor): SAKUMA ISAMU; NANNICHI YASUO Priority (No, Kind, Date): JP 7525841 A Applic (No, Kind, Date): JP 7525841 A 750303 IPC: * H01S-003/18 Language of Document: Japanese Patent (No, Kind, Date): JP 82051753 B4 821104 Priority (No, Kind, Date): JP 7525841 A 750303 Applic (No, Kind, Date): JP 7525841 A IPC: * H01S-003/18 CA Abstract No: * 98(22)188856J

BES! AVAILABLE CUPY



特許原(人)



48件庁長官設 8kg 明 かっち * ±8±0 5€ Q∰3 8

ニジェク 二重ヘナロ扱合レーザ

明 者 東京都港区主发了自99番1号 自家電流域式会社門

サクマ 174 佐久間 男 ナン・テナス オ 家 日 成 央

物 件 出 斯 人"

東京都港区芝五丁目33多1号 (423)日本電気株式会社 代表者 小 特 宏 治

代型人

宁108 京京都是区至五丁目33者 1号 日本電気株式会社内

(6591) 弁理士 内 原 (虹波 城家 (03) 454~1111(大

添付審切の目録

N 60 音 20 節 3 任 X UI 字 BY本 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-100687

③公開日 昭51. (1976) 9.6

②特願昭 ナローユナト4/

②出願日 昭50 (1975) 3.3

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号 1377 57 1416 57

ᡚ日本分類 *99 め*J4 /** D0 ⑤ Int.Cl²:
H∘/S → // &

毎明の名称。

二式ヘテロ接合シーガ

発許的水の範囲.。・

二重ヘチロ引造の単導体接合レーデであつて。

イ)被合面を口急するメトライプ状理処改嫌の及手方向が、接合面内にもつてレーザ反射処面と従来の半導体接合レーザのように重要せず 角度をで変わり、

ロ)2つのレーザ及射線面間の程度をし、ストライン状況が改成をレーザ及射線面と平行な平面で切ったときその切断面に残われる接合面であれば水水が改造液体の位置をはとして、前に角皮の水ののション、(ゲキリ

tan-14 なる関係を有し、

ハ)接合脳内で助つたレーザ反射鏡面の傷をWと したとき、W>2 d なる関係を有する。

ことを特徴としたもの。

現明の詳細な説明

との発明は半導体レープの改良、特に点状発掘

とするための改良に関するもので、半導体レーザの超級たとえばプレーナストタイプ型、電磁スト ライプ型、プロトン取射ストタイプ数、メサスト ライプ型等を関わずいずれの登録にも適用し得る ものである。

半導体レーザを高温下において遊飲発掘させるためには、その接合部から品を飲去する母良のは 経路を与え、かつ同時に先の損失とむだな再結合 を放小にする所定領域に先エネルギーかよび住入 な流を閉じ込める保益寸法にする必要がある。

そとで半導体レーザのな感をストライプ状な感とし、活性脂に洗れるなれを関じ込め何時に光エネルギーも閉じ込める、いわゆるストライブ包包 似半導体レーザが出現した。

しかし、ストライブ製板をある種既以上按くしても、活性形では見流が見板値に比べて大きく拡がるため、気旋閉じ込め効果が不完分となり、その結果充分なモード側部が行ない得ない欠点を有していた。

さらにとのストライブは疑想の欠点を持り発明

BEST AVAILABLE COPY

がなされ、労益思も 6 — 5 7 6 6 5 て投茶された、 いわゆるプレーナストライブ世がとれてある。 あ 1 図は毎日日 4'6 - 5 7 6 6 5 で程茲されてい るプレーナストライブ型半羽体レーナの一併の数 時國である。 以下と の母の初達について簡単に説 ·明丁る。例えば p. 型 GaAs苗板 2·の上に根相成長法 形 4 、 p 22 Ga ., A L o. a A a 数 5 、 n 62 Ga A a 形 6 を 章 次成長させる。 p 型 Ga e.t Ale.s Ash 5 K 遊する ように Zufe 拡致してストライプ状のp 型在入領域 8を形成し、現底1と7を取り付け、活性NAK 番道な反射菌を形成 しスプレーナストライプ 型二 道へテロ接合レーサが製作される。この従来のブ レーナ。ストライブ似牛将体レーザに販方向バイ アス、ナなわちな低1K共、な近7K正の本圧を 印加すると、p供在入領域8以外は逆パイアスに なるので、り担任入領域8を迫してのみる流が流 れ 2m位数形の下の活性間のみて発指する。

との切合、モード制御の容易さすなわち萌本モー ド気板は、p型注入領域の関が狭いほど良好とな 特別的51—100587(2)
る。逆尺り位在入侵数額が広くをおとぬ次七一ド
発品とならざるを得ないことは同知である。故に
セード副句の改成からは、り盤往入領域の包を映
くすればする程度いことになる。しかし現況のフ
ットレジスト技術を用いたり進往入領域形成住で
は、始品製面の平担性、ガラスマスクの製作展外
相広、SIO。 反のエッテング投術等の設定、技術
的困難でからくる副約により、自ずと形成可能な
り也在入例状の低は決まり、位端に狭いものは役

この発明の目的は、従来のストライブ型半な体レーザの有している久点を除去し、充分をモード 別問が可能で、但似性のない、かつ容易に具作で をる点状発送二点へテロ接合レーザを提供すると とである。

との見明によれば、二立へテロ収益の半級体験 合レーザでもつて、

イ)扱合面を口込するストライプ状 口免及数の及 手方向が、級合面内にあつてレーザ反射口面 とな公の牛事体 扱合レーザのように直交せず

白紅のて交わり、

- ハ)接合関内で制つたレーザ反射発面の傷をWとしたとを、W>2dなる関係を有す。
- ととを特徴とした点状発掘二度ヘテロ群選半期体 接合レーザを得る。
- ・以下との発明の一変施例について四面を参照して問題する。

ス 2 回はプレーナ・ストライブ数学33 体レーザ に太発明を発施した場合の二世へテロ接合レーザ の役略図であり、第 3 回はその短略上面図である

たとえば (100) 面のn 製 GaA。 苗 板 2 上 K 液 相 政 及 法 で、n 型 Ga o , A L o , A s 財 3 、 p 製 Ga A o 活 性 尼 4 、 p 型 Ga A o R 6 と 取 次 成 及 さ せ た 結 品 の 、n 型 Ga A o R 6 と 取 を 付 け 過 級 エッテング K よ つ て d = 2 0 pm の ス

このようにして製作した二立ヘテロ扱合レーザの兄匹」に気、は低りに正の口圧を印加すると、
p型注入領域8以外の他分は逆パイプスになるので、口供はこのp型注入領域8を通してのみ犯れる。このp型注入領域8は n型 GoAs 対 8 の面内で、両知のレーザ反射役面 9、10、と 0 = 8 4° 40いているため、 先エネルサーが延む以下分布する領域は 0 = 8 4° 40以たストライブ秋Q放及以

BEST AVAILABLE COPY

内にあって2つのレーザ反射製図と医文し持る点 * の極めて狭い観放化扱られ、同時化な及別符の 大きな領域もまたその長さがし、ほがるの前記録 故に限られるとととなる。 この領域は、 p 昼住入 低炊の招よりもずつと狭い寸法になるためと、足 化尤拉矢が及る小さく、 型旋和指が一粒大きいと とから、ワーモード発佐が一位かとりやすい場所 となる。そしてとの領域を使れるにしたがい、尤 路内に虹辺の宛れない部分の存在が大きくなり。 免技矢の増大と低限利待の故少の特殊、発掘がよ り困难となるから自ずと点状を握となるのである。 とのようにストライプ状のり製注入低域の傾むを の角度りを変えるか、又はその頃むきを一定にし て、充出力面の長さしを調節するだけで、p型柱 入侵以のはを狭くするにとなく。常にそのり群在 入信はのびよりも狭い幅の領域でユーモード発振 の飼製が可能となる。.

本 発明 の 突 施 化 必 哲 な 製 益 法 も ま た 従 来 の 方 法 と 比 は し て 、 な ん ら 折 し い 枝 術 は 必 暇 と し な い ば か り か 、 む し ろ よ り 愆 早 な 観 法 で 売 分 で も る た め

レーザ反射位面、 4 … p 型柱入倒せをレーザ反射 口面と平行を平面で切った相、 W … レーザ反射位 面の切成、 し… 2 つのレーザ反射位面間の距位、 6 … ストライブ状位放配数の長手方向がレーザ反 射位面となす角をそれたれ示す。

代理人 弁理士 内 原

レーザ形付いてのみ収別したが、先 K も 盗べたよう K 本 為 別は ストライプロ 哲 選 半 辺 体 レーザ K 厄 用 して も 又 他 の ストライプ 選 半 辺 体 レーザ K 用 いて も、 まつたく、 四 枳 を 効 朵 が ね られる。

以上なな例としてブレーナストライブ歴中の体

、位別性のないニロヘテロ数合と

点を有する。

ET51-100687(3)

以上的送したように本色明によれば、ストライン状の住入口及及故の長手方向をレーザ反射公面と立る自取だけ気むけて形成することで、モード同口が写らな、現作が向りたる。

関節の気やな説明

